



用于真空环境中的多功能处理装置

专利名称: 用于真空环境中的多功能处理装置
专利类别: 发明
申请号: 201710269763X
第一发明人: 高鸿钧
其它发明人: 任俊海; 郇庆
专利授权日期: 2019-12-24

[关闭窗口](#)

